

基于半导体纳米线/锥形微光纤探针的被动式近场光学扫描成像

窦琳 麻艳娜 顾兆麒 刘家彤 谷付星

Passive near-field optical scanning imaging based on semiconductor nanowire/tapered microfiber probe

Dou Lin Ma Yan-Na Gu Zhao-Qi Liu Jia-Tong Gu Fu-Xing

引用信息 Citation: *Acta Physica Sinica*, 71, 044201 (2022) DOI: 10.7498/aps.71.20211810

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.71.20211810>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

太赫兹散射式扫描近场光学显微镜中探针与样品相互作用及其影响探究

Tip-sample interactions in terahertz scattering scanning near-field optical microscopy and its influences

物理学报. 2021, 70(24): 248703 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20211715>

金属衬底上石墨烯的红外近场光学

Near-field infrared microscopy of graphene on metal substrate

物理学报. 2020, 69(2): 027803 <https://doi.org/10.7498/aps.69.20191598>

用于内窥光学相干层析成像的小型化预标定Lissajous扫描光纤探头

A miniaturized pre-calibration based Lissajous scanning fiber probe for endoscopic optical coherence tomography

物理学报. 2021, 70(15): 150701 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20210151>

飞秒传输表面等离激元的近场成像表征与激发效率的调控

Near-field imaging of femtosecond propagating surface plasmon and regulation of excitation efficiency

物理学报. 2021, 70(10): 107101 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20201827>

基于分形谐振器的远场超分辨率扫描成像

Far-field super-resolution scanning imaging based on fractal resonator

物理学报. 2019, 68(24): 244102 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190620>

氮化铌纳米线光学特性

Optical properties of niobium nitride nanowires

物理学报. 2018, 67(24): 248501 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20181646>

基于半导体纳米线/锥形微光纤探针的 被动式近场光学扫描成像*

窦琳¹⁾ 麻艳娜^{1)†} 顾兆麒¹⁾ 刘家彤¹⁾ 谷付星^{1)‡}

¹⁾ (上海理工大学光电信息与计算机工程学院, 上海 200093)

(2021 年 9 月 29 日收到; 2021 年 10 月 29 日收到修改稿)

本文结合近场扫描结构和纳米线-微光纤耦合技术, 提出了一种基于硫化镉纳米线/锥形微光纤探针结构的被动近场光学扫描成像系统. 该系统采用被动式纳米探针, 保留了纳米探针对于样品表面反射光的强约束优势. 其理论收集效率为 4.65%, 相比于传统的金属镀膜近场探针收集效率提高了一个数量级, 可有效地提高扫描探针对于样品形貌信息的检测能力; 而后通过硫化镉纳米线与微光纤之间高效的倏逝场耦合, 将检测的光强信号传输到远场进行光电探测, 最终实现对目标样品形貌的分析成像, 其样品宽度测量误差在 7.28% 以内. 该系统不需要外部激发光路, 利用显微镜自身光源进行远场照明, 被动扫描探针仅作为样品表面反射光的被动收集系统. 本文基于半导体纳米线/锥形微光纤探针的被动式近场光学扫描成像方案, 可有效地降低探针的制备难度和目标光场的检测难度, 简化扫描成像的结构, 为近场光学扫描显微系统之后的发展提供新的思路.

关键词: 近场光学扫描, 被动显微成像技术, 纳米线/微光纤光学探针, 硫化镉纳米线, 倏逝场耦合

PACS: 42.30.-d, 42.79.Gn, 07.79.Fc

DOI: 10.7498/aps.71.20211810

1 引言

显微技术实现了人类在微米甚至纳米量级的视觉分辨, 极大地促进了对光与物质的相互作用研究以及微结构信号探测等技术的发展. 而低成本、高分辨率的成像系统对于人类在生物科学和材料科学等领域的研究具有重要意义. 其中光学成像系统因结构简单且不易损伤样品等优势, 被广泛地应用于多种成像系统中^[1-4]. 但传统光学显微镜由于衍射极限限制, 空间分辨率仅能达到波长的一半, 且较难获得样品的三维形貌轮廓信息^[5]; 而扫描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM), 透射电子显微镜 (transmission electron microscope, TEM) 和原子力显微镜 (atomic force microscopy,

AFM) 等成像技术虽然可实现原子级别的测量分辨率, 但对样品材质和工作环境的要求苛刻, 测量成本高且在一定程度上牺牲了测量的灵活性.

近场扫描光学显微镜 (near-field scanning optical microscope, NSOM) 技术^[6,7] 结合近场扫描结构和光电探测思路, 保留了传统光学显微镜测试条件灵活且无损的优势, 并且可突破其衍射限制, 因此作为新的多参量微观尺度表征技术被广泛研究. 其中光学探针^[8] 是近场扫描光学显微镜的核心部件, 可通过与样品表面物理场在纳米尺度下的相互作用, 将近场信息转化为可探测的远场信息, 完成极高光学和形貌分辨率的图像扫描. 纳米发光探针通过纳米发光体发光性质与环境的相关性, 结合拉锥光纤进行传输光收集, 从而实现纳米量级的传感测量. 其中采用单金纳米颗粒^[9-11] 或者硅纳

* 国家自然科学基金优秀青年科学基金 (批准号: 62122054) 资助的课题.

† 通信作者. E-mail: mayanna@usst.edu.cn

‡ 通信作者. E-mail: gufuxing@usst.edu.cn

米颗粒^[12]修饰的近场探针,通过对光场的局部增强,可实现对样品的百纳米量级分辨率的测量.但由于纳米颗粒的不规则及其吸附于光纤位置上的各向异性,测量系统极易出现矢量信息失真.多纳米颗粒也可以实现对近场探针的修饰^[13–15],该方案通过非线性效应增强检测信噪比,可进一步实现几十纳米的高空间分辨率.但多粒子结构对于纳米颗粒的位置要求很高,实现成本高、难度大.此外,科研人员还提出了纳米金字塔^[16]和钟楼型^[17]结构的近场光学探针.上述方案均通过将散射近场的倏逝波高效耦合,并转化为传输波进行检测,但需要另外搭建激发光路或收集光路,系统难度和复杂度都很高.

作为近场探针的修饰材料,一维纳米线材料的制备工艺更成熟,并且更易于与微光纤结构进行高效耦合^[18,19].其中金属银纳米线由于良好的单晶结构且制备简单、成本低,是广泛使用的纳米波导材料之一.银纳米线修饰的近场发光探针^[20,21]也成为一种新型的探针结构,目前已经实现了高达1 nm的拉曼增强光谱分辨率.但由于系统采用隧穿电流反馈系统,在近场扫描过程中需要始终保持探针和样品的导电性;并且银纳米线易氧化,系统的测试条件十分苛刻.上述纳米探针均采用主动发光方式,即需要外部激光激发纳米粒子或纳米线形成倏逝场,为扫描系统提供检测光源.并且为了实现探针与样品表面物理场的相互作用^[22,23],需要严格控制待测样品与探针之间的距离.

本文提出了一种基于硫化镉 (cadmium sulfide,

CdS) 纳米线/锥形微光纤探针复合结构的被动式近场光学扫描成像系统,该方案使用显微镜自带光源做照明,不需要复杂的探针激发光路,避免了近场检测的激发光干扰;同时 CdS 纳米线通过对样品表面反射光的强束缚能力提高了对其表面形貌的探测能力,而后收集的光信号通过倏逝场耦合进锥形微光纤^[24],传输至远场进行光电检测.相比于发光探针结构,该光学探针采用被动式检测,可降低对探针-样品间距的控制需求,并且显著降低了探测系统的结构设计复杂度;相比于常规使用的近场扫描锥形光纤探针结构,纳米线针尖与样品表面光场具有更强的相互作用,因此具有更高的检测能力.

2 系统搭建与原理分析

半导体纳米线/锥形微光纤探针的近场光学扫描成像系统的结构如图1(a)所示.待测样品被置于计算机 HC 通过位移控制器 DMC 控制的三轴压电纳米位移平台 (PZT stage, PS3L40-080U-S, 上海纳动纳米) 上,显微镜采用 Nikon 的 50 倍物镜, CCD 相机为 Nikon 的 DS-Ri1, 照明光源 LS 为 LHS-H100 P-2, 其波长范围为 500—750 nm, 在 600—670 nm 处光强最大.图1(b)为图1(a)中虚线处放大图,表示显微镜扫描部分.所用纳米线/锥形微光纤探针结构由三维线性位移台 (M-462-XYZ-LH-M, Newport) 夹持固定,探针尖端如图1(c).其中 CdS 纳米线具有矩形的横截面,其宽度和高度分别为 350 nm 和 65 nm. CdS 纳米线与锥形微

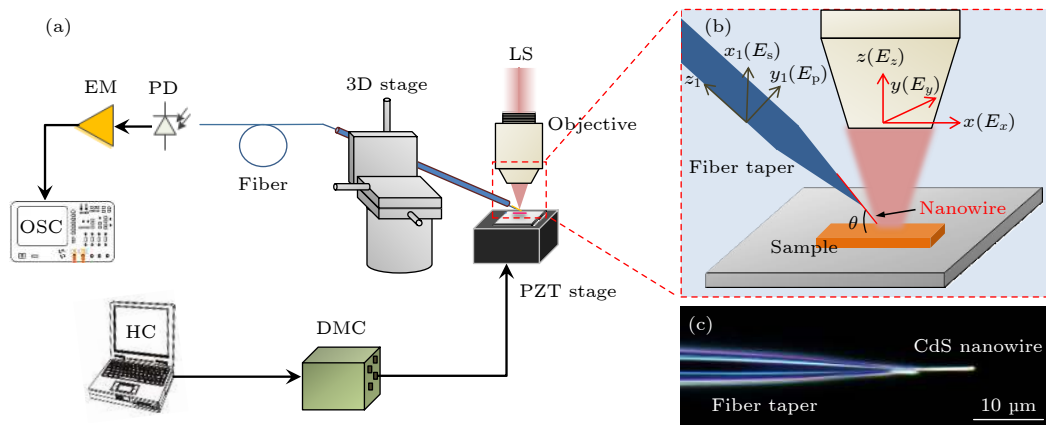


图1 被动式近场光学扫描成像系统 (a) 系统原理图; (b) 显微照明-成像部分原理图; (c) CdS 纳米线/锥形微光纤探针. HC: 主机, DMC: 位移控制器, PZT: 压电位移台, 3D stage: 3 维线性位移台, LS: 照明光源, PD: 光电转换器, EM: 电放大器, OSC: 示波器

Fig. 1. Passive near-field optical scanning imaging system: (a) Schematic diagram of the system; (b) schematic diagram of illumination-imaging part; (c) CdS nanowire/tapered microfiber structure. HC: host computer, DMC: displacement controller, PZT: piezo translation stage, LS: lighting source, 3D stage: 3D linear stage, PD: photodetector, EM: electrical amplifier, OSC: oscilloscope.

光纤 (SMF-28, Corning) 通过范德华力及静电力稳定地结合在一起 [25], 用于收集样品表面的光强变化, 并通过单模光纤传输到飞瓦探测器 (PD, PDF10A, Thorlabs) 进行光电转换, 经过自制电放大器 EM 后进入示波器 (OSC, DS11104, RIGOL) 进行检测. 固定的探针与样品之间呈夹角 θ , 避免出现位置抖动. 该系统采用显微镜自带的照明系统作为光源, 不需要额外的外部激发光源, 显著降低了光学系统传感和检测的复杂度. 在实验测量时, 首先手动粗调样品的位置和角度, 而后通过控制器控制位移台, 精确调整样品至目标位置. 扫描过程中, 根据需要设定扫描步长和步数, 确定扫描范围, 数据则经过示波器采集并保存至上位机系统进行分析 and 处理.

实验所用光源可被看做一组经物镜聚焦后具有不同振动方向和相同光强度的偏振光, 物镜聚焦点处主要为纵向光场分布 [26–28]. 忽略样品的厚度折射率变化, 可采用单层膜反射模型来描述反射场: 光从折射率为 n_0 的空气介质以角度 θ_1 入射到折射率为 n_1 , 厚度为 h 的样品薄膜上, 空气–样品界面的折射角为 θ_2 , 基底折射率为 n_2 . 由于实验所用光源的入射角度很小, 该模型可近似为正入射, 即 $\theta_1 = \theta_2 = 0$. 因此无样品覆盖区的总反射系数可表示为 [29]

$$r_{\text{si}} = \frac{n_2 - n_0}{n_2 + n_0}. \quad (1)$$

而样品覆盖区的总反射系数为

$$\begin{cases} r_{\text{sample}} = \frac{E_{\text{or}}}{E_{\text{oi}}} = \frac{r_1 + r_2 e^{i\varphi}}{1 + r_1 r_2 e^{i\varphi}}, \\ \varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h \cos \theta_2, \end{cases} \quad (2)$$

其中 $r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}$ 为样品上表面的反射系数; $r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ 为下表面的反射系数; φ 为相邻两个反射光束间的相位差. 而反射率代表了样品反射的辐射能量占总辐射能量的百分比, 根据菲涅尔公式, 系统反射率可由反射系数得到:

$$R = |r|^2. \quad (3)$$

仿真得到无样品覆盖区及样品覆盖区的反射率如图 2(a) 所示, 可见硅基底具有更高的光反射能力, 图 2(b) 为距样品表面 300 nm 处水平面的光场分布, 该时域有限差分法 (finite difference time domain method, FDTD) 仿真也验证了上述理论

推导.

样品表面及其附近的光场对应近场, 而光纤探针通过收集这部分光场, 并经过实验光路耦合及传输, 最终实现远场的信号接收与探测, 如图 1(a). 当采用纳米线/锥形微光纤探针对硅基上待测样品的反射光场进行测量时, 纳米尺度探针与样品光场之间会产生电偶极矩 \mathbf{p} , 其与样品表面光场 \mathbf{E} 的关系由探针的极化张量 \mathbf{a} 表示为 $\mathbf{p} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{E}$. 如图 1(b), 一般待收集的样品表面光场分为纵向分量 E_z 和面内分量 E_i (其中 $i = x$ 或 y), 但由于远场信号仅有 E_s 和 E_p 两个分量, 所以在实际应用中 \mathbf{a} 可由 3×3 矩阵简化为 2×2 矩阵 [28], 此时该被动式扫描成像系统的近场和远场分量近似满足关系:

$$\begin{pmatrix} E_s \\ E_p \end{pmatrix} \propto \begin{pmatrix} \alpha_{ii} & \alpha_{iz} \\ \alpha_{zi} & \alpha_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i \\ E_z \end{pmatrix}. \quad (4)$$

由于探针针尖尺寸远小于光波长且假定结构是轴对称的, 则上述归一化张量约为

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}. \quad (5)$$

被动式近场探针对于纵向偏振分量的响应更加敏感, 因此参数 $\gamma = a_{zz}/a_{ii} > 1$. 结合 (4) 式和 (5) 式可知, 此时近场的纵向分量复振幅正比于待测的远场的 E_p 分量, 即通过检测远场信号即可得到纳米线/锥形微光纤探针所收集的样品近场信息.

我们还通过数值仿真验证了上述纳米线/锥形微光纤探针结构的光场模型. FDTD 模拟的光源为波长 600 nm 的圆偏振光, 探针由折射率为 1.46 的二氧化硅锥形光纤和折射率为 2.52 的 CdS 纳米线组成, 样品是折射率为 2.67 的硒化镉 (cadmium selenide, CdSe) 纳米带, 基底是折射率为 3.95 的硅. 待测样品大小设置为 $4 \mu\text{m} \times 4 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m}$. 图 2(b) 为距样品表面 300 nm 处水平面的光场分布, 中间为样品放置位置. 相比于样品, 反射率高的硅基底上方具有更强的光场强度.

由于探针所在光场为样品表面的反射场, 其收集效率应为探针收集功率与反射场功率的比值. 对于垂直入射的光源, 仿真得到探针收集功率约占光源总功率的 0.1%, 样品的能量反射率近似为 21.5%, 因此计算得到探针的收集效率约为 4.65%, 相比于传统的金属镀膜近场探针 [21], 收集效率提高了一个数量级. 而在实际实验中, 光源往往不是理想的垂直入射, 此时探针所在的反射场功率会随入射

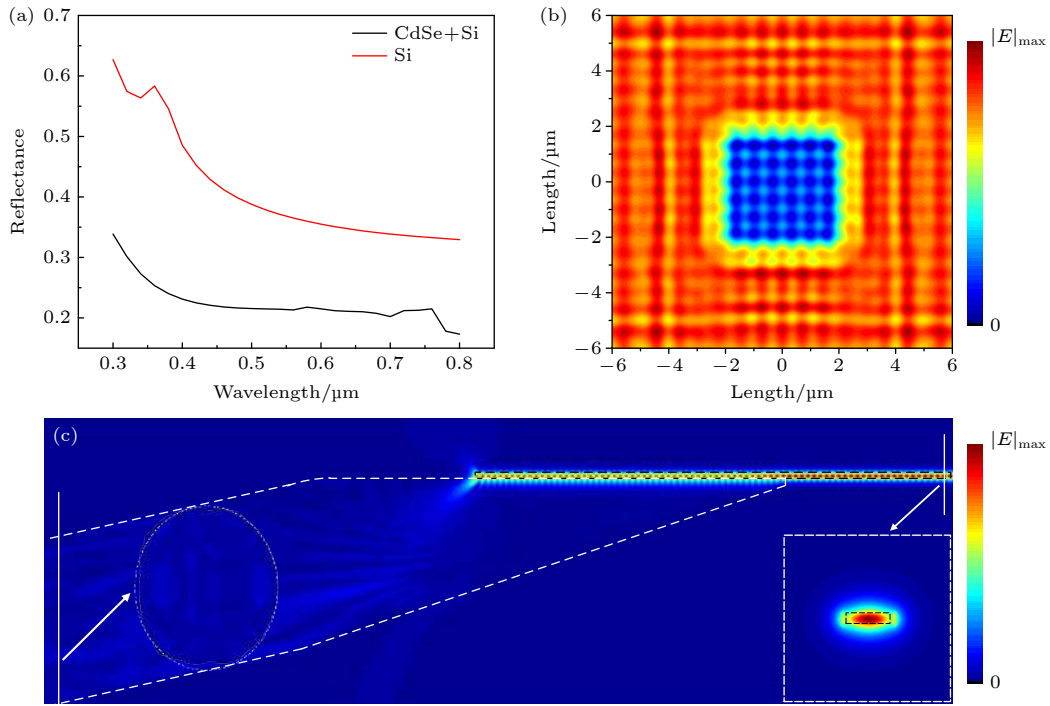


图 2 纳米线/锥形微光纤探针结构的光场模型 (a) 硅基底和硒化镉-硅基底的反射率; (b) 距样品表面 300 nm 处的水平面的光场分布; (c) 纳米线/锥形微光纤探针结构倏逝场耦合 (右侧插图右侧白色实线处纳米线截面的 TE 模光场分布, 左侧圆形插图左侧实线处锥形微光纤探针截面光场分布)

Fig. 2. Optical field model of nanowire/tapered microfiber structure: (a) Reflectance of silicon substrate and cadmium selenide-silicon substrate; (b) horizontal optical field distribution at 300 nm above the sample surface; (c) nanowire/tapered microfiber structure evanescent field coupling (The right inset is the TE mode optical field distribution of the nanowire cross section at the solid white line on the right, and the left circular inset is the optical field distribution of the tapered microfiber cross section at the solid line on the left).

角度变化而略有下降. 对于 20° 入射的照明光源, 样品的能量反射率为 18.9%, 从而使得近场探针的收集功率同步下降. 但由于探针收集效率为其收集功率与反射场功率的比值, 结合 (4) 式和 (5) 式中系统近场的纵向分量复振幅与待测远场的 E_p 分量的正比例关系, 系统的探针收集效率可近似为不变.

此外, 还分析了光信号从纳米线端到锥形光纤的传输特性, 根据 AFM 测量结果, 仿真所用 CdS 纳米线宽度为 350 nm, 高度为 65 nm. 图 2(c) 是仿真得到的光场分布图, 对于 500—750 nm 波段的光源, 其耦合系数随入射波长的增加而提高, 又因为系统所用光源在 600—670 nm 处光强最大, 仿真采用最低的 600 nm 波长的光源进行耦合模拟, 其传输效率为 74.47%. 可见所制备探针可实现纳米线和锥形光纤之间的高效耦合与信号传输, 其耦合效率高于 74.47% [25,30]. 光信号耦合进锥形光纤之后即可通过光纤传输至远场进行信号采集与处理. 该部分为后续基于 CdS 纳米线/锥形微光纤探针结构的被动式近场扫描成像实验提供了理论基础.

3 实验测量及结果分析

3.1 扫描步长和探针-样品间距的对近场成像质量的影响分析

实验采用宽度为微米量级的 CdSe 纳米带作为测量样品, 首先研究了扫描步长以及探针-样品间距对该近场扫描系统测量结果的影响. 图 3(a) 中分别设置扫描步长从 100 nm 降低至 10 nm, 扫描范围固定为 8 μm . 结果显示扫描步长越小, 边界的细节特征越明显. 10 和 20 nm 的扫描步长均可体现样品的边界信息, 为了兼顾扫描速度和精度, 后续实验选取扫描步长为 20 nm.

图 3(b) 展示了纳米线/锥形微光纤探针-样品间不同的间距对扫描结果的影响. 在探针-样品间距从 900 nm 减小至 130 nm 过程中, 边界的光强变化越来越明显. 间距过大时, 样品细节极易淹没在背景噪声中; 间距过小时, 探针与样品易因范德华力和静电力吸附在一起. 同样由于 130 和 230 nm 间距条件下的扫描成像结果类似, 为了兼顾检测难度和精度, 实验选取探针-样品间距为 230 nm.

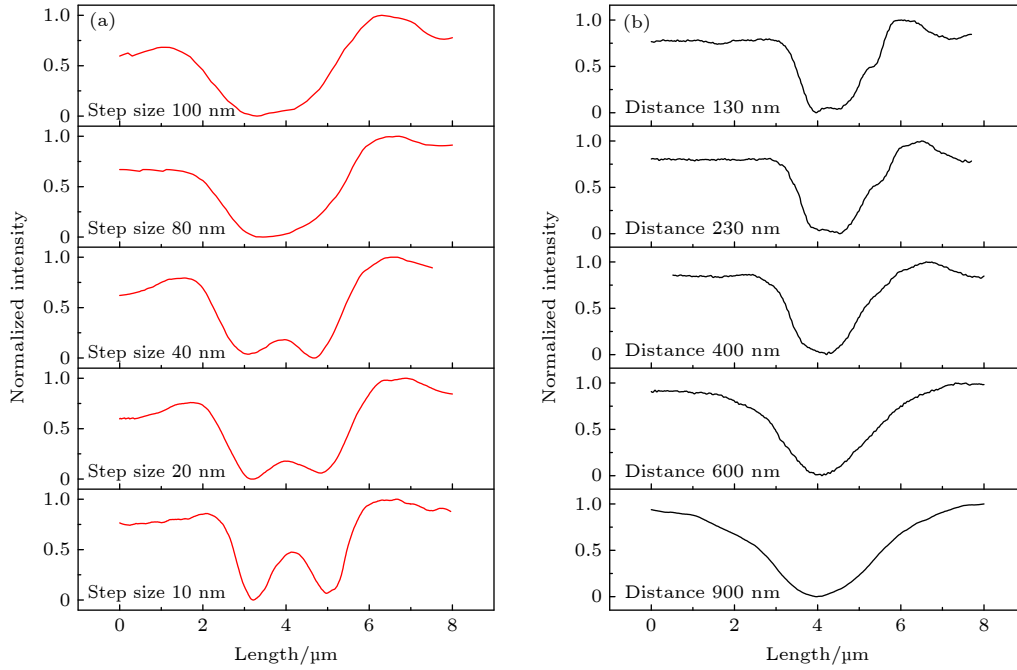


图 3 扫描步长和探针-样品间距对系统成像质量的影响 (a) 不同扫描步长条件下的扫描结果; (b) 不同探针-样品间距条件下的扫描结果

Fig. 3. Influence of scanning step length and probe-sample distance on the image quality: (a) Scan results under different scan steps; (b) scan results under different probe-sample distances.

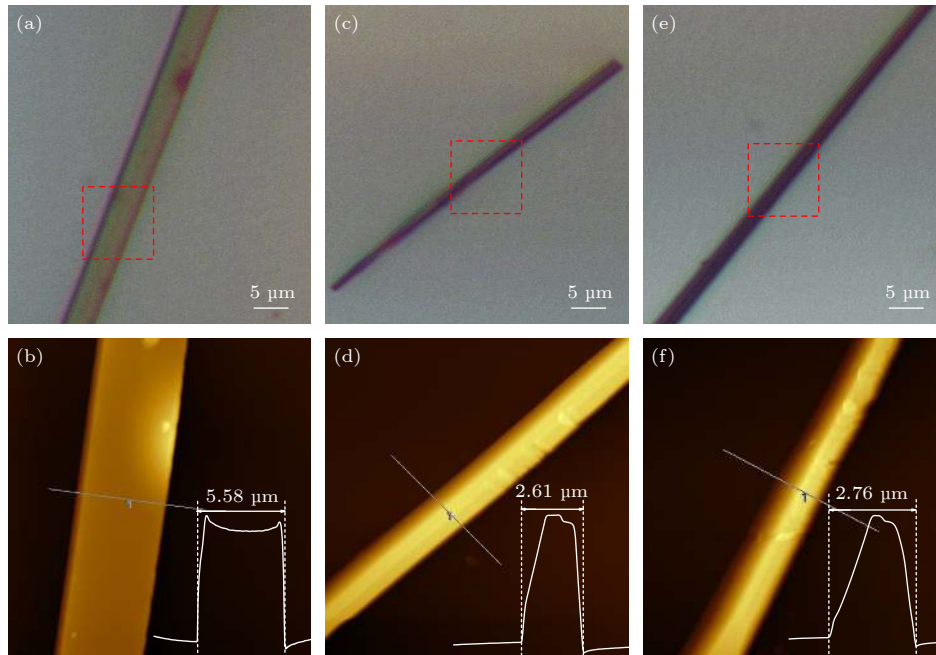


图 4 不同样品的光学显微图和 AFM 扫描形貌图 (a), (b) 分别为 S1 的光学显微图和 AFM 扫描形貌图; (c), (d) 分别为 S2 的光学显微图和 AFM 扫描形貌图; (e), (f) 分别为 S3 的光学显微图和 AFM 扫描形貌图

Fig. 4. Optical microscope and AFM scanning morphology image of the three samples: (a), (b) Optical microscope image and AFM topography of S1; (c), (d) optical microscope image and AFM topography of S2; (e), (f) optical microscope image and AFM topography of S3.

3.2 光纤探针扫描成像结果与分析

实验选取了三个 CdSe 纳米带样品 S1—S3.

首先通过 AFM 对其进行扫描, 成像结果如图 4, 其中图 4(a)、图 4(c) 和图 4(e) 分别为不同样品在光学显微镜下面的图像; 图 4(b)、图 4(d) 和图 4(f)

则分别对应其虚线框部分的 AFM 测量结果, 测得样品宽度分别为 $5.58\ \mu\text{m}$, $2.61\ \mu\text{m}$ 和 $2.76\ \mu\text{m}$. 随后将这三个样品放在自制的被动式近场探针扫描系统下进行测量, 分别利用锥形微光纤探针和纳米线/锥形微光纤探针收集样品表面的反射光强变化, 结果如图 5 所示. 由于半导体纳米线折射率高于二氧化硅, 通过纳米线修饰的光场探针可实现更高精度的光强变化检测.

实验所用的锥形光纤探针由单模光纤熔融拉锥制成, 尖端尺寸为百纳米量级, 与样品的夹角 θ 为 23° . 实验设定 CdS 纳米线伸出光纤探针长度约为 $10\ \mu\text{m}$, 如图 1(c) 所示. 图 5(a)、图 5(d) 和图 5(g) 分别为该纳米线/锥形微光纤探针扫描样品的扫描成像图; 图 5(b)、图 5(e) 和图 5(h) 为其对应的样品宽度测量结果; 图 5(c)、图 5(f) 和图 5(i) 为锥形光纤探针的样品宽度测量结果. 由于锥形光纤探针测

得光强的绝对变化量太小, 为了清晰地显示边界, 对光强度数据均做了归一化处理, 宽度测量结果列于表 1.

实验采用 AFM 的测量结果作为标准, 同样采用 23° 夹角的收集方向, 当收集端为锥形微光纤探针时, 测量误差为 17.40% — 23.75% , 最大误差值为 $1.05\ \mu\text{m}$; 当收集端为 CdS 纳米线/锥形微光纤探针时, 测量误差降低为 4.71% — 7.28% , 最大误差值为 $0.39\ \mu\text{m}$, 测量精度提高了约 3 倍. 该扫描测量误差主要来自于基底平台的水平度误差、纳米线的放置角度误差, 和纳米线悬臂抖动等机械误差引起的探针与样品表面光场的相互作用改变, 以及环境背景光噪声等引起的检测误差. 相比于单独使用锥形光纤探针, 被动式 CdS 纳米线/锥形微光纤探针对于光场的强约束力可有效地提高其近场扫描成像系统的检测精度. 通过进一步地控制样品与探针

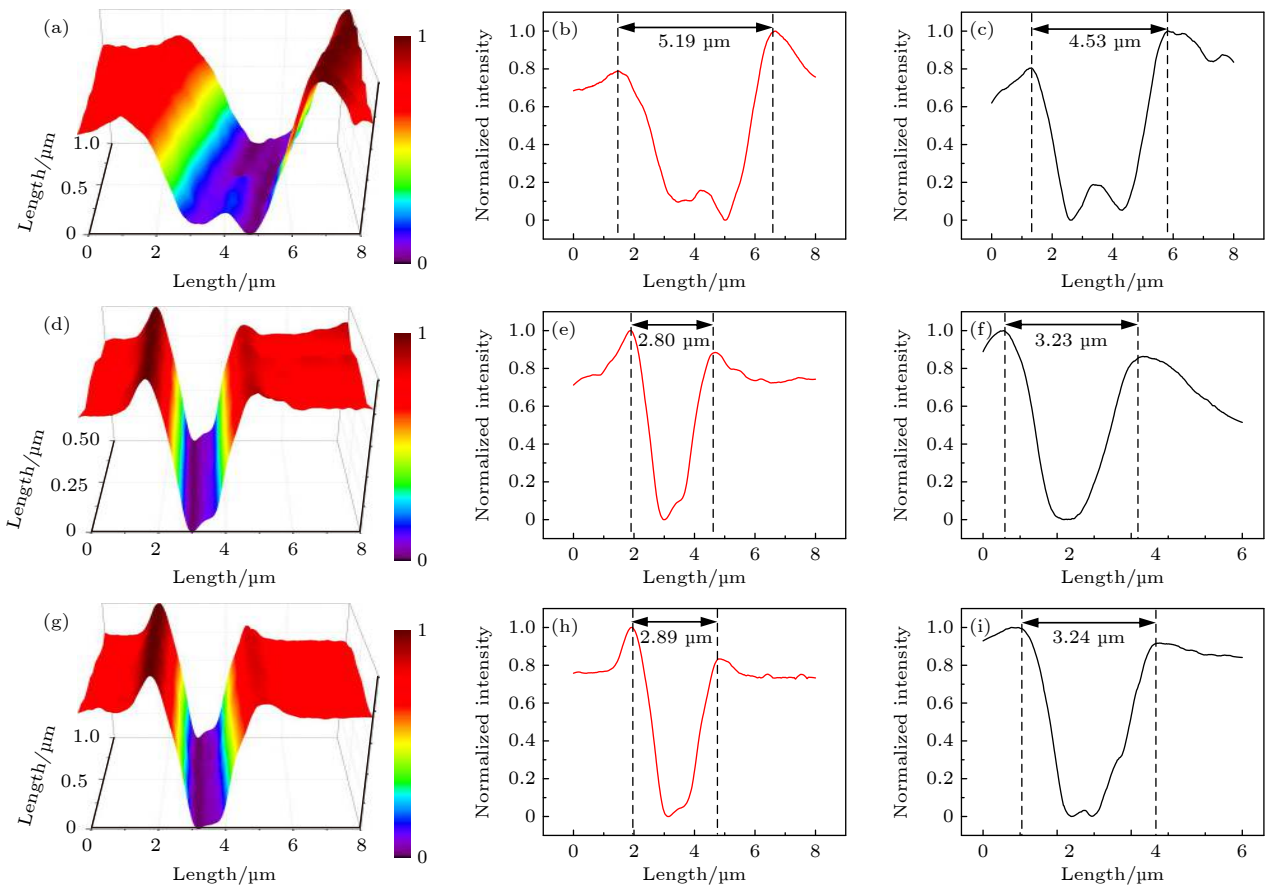


图 5 夹角 $\theta = 23^\circ$ 时, 纳米线/锥形微光纤探针与传统锥形光纤探针对于 S1—S3 样品的宽度测量值 (a), (d), (g) 分别为纳米线/锥形微光纤探针对于 S1—S3 样品扫描的成像图; (b), (e), (h) 分别为对应样品宽度的归一化测量结果; (c), (f), (i) 同样条件下, 锥形光纤探针对于 S1—S3 样品宽度的归一化测量结果

Fig. 5. The width measurement results of S1—S3 samples with the nanowire/tapered microfiber probe and traditional tapered microfiber probe at $\theta = 23^\circ$: (a), (d), (g) Imaging results of the samples S1—S3 scanned by the nanowire/tapered microfiber probe; (b), (e), (h) measurement results of the width of the samples S1—S3 by the nanowire/tapered microfiber probe; (c), (f), (i) measurement results of the width of the samples S1—S3 by tapered microfiber probe.

表 1 CdS 纳米线/锥形微光纤探针与传统锥形光纤探针测量结果对比

Table 1. Comparison of measurement results between CdS nanowire/tapered microfiber probe and traditional tapered microfiber probe.

样品	AFM/ μm	锥形光纤探针		CdS纳米线/锥形光纤探针			
		$\theta = 23^\circ$		$\theta = 23^\circ$		$\theta = 38^\circ$	
		测量结果/ μm	误差	测量结果/ μm	误差	测量结果/ μm	误差
S1	5.58	4.53	18.82%	5.19	6.99%	4.78	14.33%
S2	2.61	3.23	23.75%	2.80	7.28%	2.99	14.56%
S3	2.76	3.24	17.40%	2.89	4.71%	3.94	42.75%

的位置以及反射光场的稳定度,可有效地提高探针收集光强信号的信噪比,最终提高被动扫描成像系统的样品成像质量.

此外,实验还研究了 CdS 纳米线/锥形光纤探针和样品的夹角 θ 对扫描成像结果的影响.当收集端探针与样品的夹角增加为 38° 时, CdS 纳米线/锥形微光纤探针系统的测量误差急剧升高,甚至达到了 42.75%;而仅用锥形光纤探针已难以得到准确的测量数值.在整个实验过程中,纳米线/锥形微光纤探针的检测精度总是高于传统的锥形光纤探针.

4 结 论

本文提出了一种基于 CdS 纳米线/锥形微光纤探针结构的被动式近场光学扫描成像系统,该系统不需要激光激发等复杂光路,仅采用显微镜自身光源聚焦照亮样品,通过样品表面反射光强随样品表面起伏及突变边界的改变,对样品进行形貌扫描成像. CdS 纳米线的高折射率,提高了探针对待测光场的束缚能力,实现了 4.65% 的理论探针收集效率,相比于传统的金属镀膜近场探针收集效率提高了一个数量级.最终通过光强变化实现对目标样品的扫描成像,测量误差降低为 4.71%—7.28%. 该方案相比于纳米发光探针方案,降低了探针的制备难度和系统整体检测结构的复杂性;相比传统的锥形光纤探针方案,扫描成像精度提高了约 3 倍.此外,实验结果还表明,该被动式扫描探针与样品夹角 θ 的增加会降低系统的成像精度,但是纳米线/锥形微光纤探针的检测精度总是高于传统锥形光纤探针.此外,实验方案中较大的显微聚焦照明区域也避免了光斑面积对成像范围的限制,其成像范围仅由纳米位移台的行程决定.该被动式近场光学扫描方案的系统结构更加简洁,操作也更简单,为以后的近场光学扫描显微系统的改进提供了新思路.

参考文献

- [1] Trautman J K, Macklin J J, Brus L E, Betzig E 1994 *Nature* **369** 40
- [2] Betzig E, Trautman J K 1992 *Science* **257** 189
- [3] Ruckstuhl T, Verdes D, Winterflood C M, Seeger S 2011 *Opt. Express* **19** 6836
- [4] Hu R X, Pan B Y, Yang Y L, Zhang W H 2017 *Acta. Phys. Sin.* **66** 144209 (in Chinese) [胡睿璇, 潘冰洋, 杨玉龙, 张伟华 2017 物理学报 **66** 144209]
- [5] Rayleigh L 1896 *On the Theory of Optical Images, with Special Reference to the Microscope* (Cambridge: Cambridge University Press) p167
- [6] Betzig E, Trautman J K, Harris T D, Weiner J S, Kostelak R L 1991 *Science* **251** 1468
- [7] Hermann R J, Gordon M J 2018 *Annu. Rev. Chem. Biomol.* **9** 365
- [8] Novotny L, Stranick J S 2006 *Annu. Rev. Phys. Chem.* **57** 303
- [9] Kalkbrenner T, Ramstein M, Mlynek J, Sandoghdar V 2001 *J. Microsc.* **202** 72
- [10] Bharadwaj P, Novotny L 2007 *Opt. Express* **15** 14266
- [11] Kim Z H, Leone S R 2006 *J. Phys. Chem. B* **110** 19804
- [12] Sun L, Bai B, Meng X, Cui T, Shang G, Wang J 2018 *Opt. Express* **26** 24637
- [13] Novotny L, Hulst N V 2011 *Nat. Photonics* **5** 83
- [14] Palomba S, Novotny L 2009 *Nano Lett.* **9** 3801
- [15] Hoepfner C, Lapin Z J, Bharadwaj P, Novotny L 2012 *Phys. Rev. Lett.* **109** 017402
- [16] Pan B, Yang Y, Bian J, Hu X, Zhang W 2019 *Opt. Commun.* **445** 273
- [17] Wei B, Melli M, Caselli N, et al. 2012 *Science* **338** 1317
- [18] Wu X Q, Wang Y P, Tong L M 2015 *Physics* **44** 356 (in Chinese) [伍晓芹, 王依霏, 童利民 2015 物理 **44** 356]
- [19] Gu F X 2012 *Ph. D. Dissertation* (Hangzhou: Zhejiang University) (in Chinese) [谷付星 2012 博士学位论文 (杭州: 浙江大学)]
- [20] Kim S, Yu N, Ma X, Zhu Y Z, Liu Q S, Liu M, Yan R X 2019 *Nat. Photonics* **13** 636
- [21] Wu Y K, Liu X J, Qi X Z, Lu L, Guo G P, Guo G C, Ren X F 2021 *Appl. Phys. Lett.* **118** 104002
- [22] Huang K, Yang S Tong L 2007 *Appl. Opt.* **46** 1429
- [23] Marcattili E 1986 *IEEE J. Quantum Electron.* **22** 988
- [24] Liao F, Wang Y, Peng T, Peng J, Gu Z Q, Yu H K, Chen T, Yu J X, Gu F X 2018 *Adv. Opt. Mater.* **6** 1701012
- [25] Linghu S Y, Gu Z Q, Lu J S, et al. 2021 *Nat. Commun.* **12** 385
- [26] Wang G J, Wu S F, Li X F, Li R, Duan J M, Pan S 2010 *Acta. Phys. Sin.* **59** 192 (in Chinese) [王国军, 吴世法, 李旭峰, 李睿, 段建民, 潘石 2010 物理学报 **59** 192]

- [27] Zhang M Q, Wang J, Tian Q 2013 *Chin. Phys. B* **22** 044202
- [28] Wang J, Wu X Y, Sun L, Zhou B K 2016 *Scanning Near-Field Optical Microscope and Nano-Optical Measurement* (Beijing: Science Press) pp167, 247 (in Chinese) [王佳, 武晓宇, 孙琳, 周炳琨 2016 扫描近场光学显微镜和纳米光学测量 (北京: 科学出版社) 第167, 247页]
- [29] Shi S X, Wang X E, Ma L 2014 *Physical Optics and Applied Optics* (Xi'an: Xidian University Press) pp31, 77 (in Chinese) [石顺祥, 王学恩, 马琳 2014 物理光学与应用光学 (西安: 西安电子科技大学出版社) 第31, 77页]
- [30] Yu J X, Liu F, Gu Z Q, Gu F X, Zhuang S L 2018 *Opt. Express* **26** 6880

Passive near-field optical scanning imaging based on semiconductor nanowire/tapered microfiber probe^{*}

Dou Lin¹⁾ Ma Yan-Na^{1)†} Gu Zhao-Qi¹⁾ Liu Jia-Tong¹⁾ Gu Fu-Xing^{1)‡}

1) (School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

(Received 29 September 2021; revised manuscript received 29 October 2021)

Abstract

In this paper, we propose a passive near-field scanning imaging system by using the structure of cadmium sulfide (CdS) nanowire/tapered microfiber probe, which combines the near-field scanning structure and the nanowire/microfiber coupling technology. In the passive near-field scanning imaging system, a passive nanoprobe is adopted to detect the intensity change of the reflected light field on the sample surface, which not only retains the advantage of the nanoprobe for the strong restriction of the reflected light on the sample surface, but also reduces the interference of strong excitation light during detection. Through the high efficiently evanescent field coupling between the CdS nanowire and the tapered microfiber, the collected light signal is transmitted to the photodetector in the far field, and finally the imaging of the target sample morphology can be realized.

At first, the light field model of the nanowire/tapered microfiber probe structure is verified by the finite element analysis method. The calculated collection efficiency from the sample to the probe is about 4.65% and the transmission efficiency from the nanowire to the tapered microfiber is about 74.47%. The collection efficiency is improved by an order of magnitude compared with traditional metal-coated near-field probe. In the experiments, a scanning step of 20 nm and a probe-sample distance of 230 nm are selected. The nanowire/tapered microfiber probe and traditional tapered fiber probe are both used to measure the widths of different CdSe nanoribbons samples, and the atomic force microscopy measurement is used as the benchmark to calculate their measurement error, which is increased about 3 times. By changing the angle θ between the probe and the sample, it is found that the resolution obtained using the designed nanowire/microfiber probe is always higher than only using the tapered microfiber probe. Comparing with the tapered microfiber probe scheme, the measurement error is reduced to a value less than 7.2%.

In addition, compared with the active luminescence probe scheme, this passive near-field scanning scheme reduces the preparation complexity of the optical probe and the detection structure complexity of the optical system. The large microscopic illumination area can avoid the influence of the small laser spot size on imaging, and the imaging range is determined only by the travel distance of the linear stage. Therefore, our work may provide an attractive approach for developing new near-field scanning microscopy systems in the future.

Keywords: near-field optical scanning, passive microscopy imaging technology, nanowire/microfiber optical probe, cadmium sulfide nanowire, evanescent field coupling

PACS: 42.30.-d, 42.79.Gn, 07.79.Fc

DOI: 10.7498/aps.71.20211810

^{*} Project supported by the Excellent Youth Scientists Fund of National Natural Science Foundation of China (Grant No. 62122054).

[†] Corresponding author. E-mail: mayanna@usst.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: gufuxing@usst.edu.cn